

25.42 PRODUCTOS DOBLE USO. ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2025/2003

27 de Noviembre de 2025

El 15 de noviembre de 2025 entró en vigor el Reglamento Delegado (UE) 2025/2003 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2025, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, relativo al régimen de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso.

A continuación, se detallan los nuevos productos sujetos al Reglamento Delegado (UE) 2025/2003:

- 1C513 - New entry for «high entropy alloy or refractory metal and alloy powders».
- 2B352.j. - New entry j. for «peptide synthesizers» including new Local Definition for «system synthesis scale» & new N.B.
- 2B510 - New entry for «additive manufacturing equipment».
- 2E503.g. - New entry for «technology for the development or production of coating systems».
- 3A501.a.15. - New entry for «Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) integrated circuits».
- 3A501.a.16. - New entry for «integrated circuits».
- 3A501.b.13. - New entry for «parametric signal amplifiers».
- 3A502.i. - New entry for «"Electronic assemblies", modules or equipment, containing one or more 'user configurable' Field Programmable Logic Devices».
- 3A504 - New entry for «Cryogenic cooling systems and components».
- 3B501.a.4. - New entry for «Equipment designed for epitaxial growth of silicon (Si) or silicon germanium (SiGe)».
- 3B501.f. - New entry for «Lithography equipment».
- 3B501.k. - New entry for «Equipment designed for dry etching».
- 3B501.l. - New entry for «"Extreme Ultraviolet" ("EUV") masks and "EUV" reticles ».
- 3B501.m. - New entry for «'Pellicles' specially designed for "EUV" lithography».
- 3B501.n. - New entry for «Semiconductor manufacturing deposition equipment».
- 3B503 - New entry for «Scanning Electron Microscope (SEM) equipment».
- 3B504 - New entry for «Cryogenic wafer probing equipment».
- 3C507 - New entry for «Epitaxial materials».
- 3C508 - New entry for «Fluorides, hydrides, or chlorides, of silicon or germanium».
- 3C509 - New entry for «Silicon, silicon oxides, germanium or germanium oxides».
- 3D507 - New entry for «"Software" designed to extract 'GDSII' or equivalent standard layout data».
- 3E505 - New entry for «"Technology" [...] for the "development" or "production" of integrated circuits or devices, using "Gate-All-Around Field-Effect Transistor" ("GAAFET") structures ».
- 4A506 - New entry for «quantum computers».
- 4A507 - New entry for «computers, electronic assemblies, and components containing one or more integrated circuits specified by 3A501a16».
- 4D001.b.3. - New entry for «software for the development or production of items specified by 4A506.b. or 4A506.c.»
- 4E001.b.3. - New entry for «technology for the development or production of items specified by 4A506.b. or 4A506.c.»

Documentos:

1. Reglamento Delegado (UE) 2025/2003 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2025 ([click aquí](#)).
2. Resumen de las modificaciones introducidas en el Anexo I, "Lista de productos de doble uso", en el que se destacan en amarillo los nuevos productos sujetos al Reglamento Delegado (UE) 2025/2003 ([click aquí](#)).

Para más información al respecto, contacten directamente con Patricia Tames (patricia.tames@afm.es / Tlf.: 943 30 90 09).